UDC 541, 183, 57

高真空,超高真空における物理吸着の測定

Measurements on the Physical Adsorption in High and Ultrahigh Vacua

辻 泰* Yutaka TUZI

高真空, 超高真空における物理吸着の研究は,真空工学の立場からも,吸着現象と表面の物理化学的 研究の立場からも重要な問題である.しかし十分な精度で測定をおこなうためには,圧力の測定をは じめ,真空技術的に困難な点がたくさん残っている.現在では,極低圧領域において,吸着量と圧力 の直線関係が成立せず,圧力 10⁻¹⁰torr,吸着量 10[°]molec./cm²(単分子吸着層の 10⁻⁶)程度までの 範囲で,吸着は Dubinin-Radushkevich の関係式にしたがうことが明らかにされている.

1. 極低圧での吸着測定の現状

真空工学においては,装置の排気におよぼす残留気体 の吸着現象の影響が、真空度の向上(圧力の低下)とと もに急速に大きくなることが近年特に強く認識されるよ うになってきた^{\mathbf{D}}. 物理吸着にかぎっていうと、実際の真 空装置において室温で問題となるのは、水と、拡散ポン プ油のような大きい有機物とである.しかし,冷却トラ ップ, ソープションポンプなどのように 100°K 以下に 冷却された面が存在すると、そこでは炭酸ガス、窒素、 一酸化炭素など、多くの気体の物理吸着の効果を無視す ることができなくなる. このような場合の相対圧は当然 きわめて低いもので、たとえば液体窒素(77.4°K)で冷却 された面が 10⁻⁶ torr の窒素分圧を保っている真空中に あると,その面に対する相対圧は 10-9 である. ところ が物理吸着の測定は、通常、相対圧のあまり低くない ところでおこなわれているので、その物理化学的研究は 吸着分子間の相互作用の面からあつかわれていることが 多い. 実用的観点からも,表面積測定の手段として,あ るいは吸着剤表面でおこる現象としての物理吸着は、相 対圧 0.1 前後から、それ以上の範囲が主として問題とな る. そして, 吸着量と圧力との関係は, 相対圧の降下と ともに直線的となり, Henry の法則にしたがうものと考 えられていて、吸着等温式も BET や Langmuir の式の ように低圧で直線関係をしめすのは合理的であるとされ ている. これは表面が吸着に対して一様な性質を持って いると仮定すれば、一見当然のことなので、実験的に求 めた吸着等温線を極低圧にまで延長(外そう)する必要が おこった場合(たとえば平衡吸着熱の計算)には, Henry の法則が成立していると仮定して処理している.

このように実験結果が,あまり無いのにもかかわらず, 10⁻⁴~10⁻¹⁰ torr の高真空から超高真空といわれるよう な極低圧領域での測定を,あらためて実行してみようと いう試みは最近までなされていなかった.その理由の一 つは圧力測定の困難さにある.しかし超高真空技術の進 歩にともなって,真空計内でおこる現象が,少しずつ明

* 東京大学生産技術研究所第1部

らかにされるとともに、真空計の選択と使用法が適切に なったため、ようやく超高真空における物理吸着の測定 がおこなわれはじめてきた.測定は、まず Hansen²⁰ によ って開始され、Hobson-Armstrong³⁰, Baker-Fox⁴⁰, Endow-Pasternak⁵⁰, Schram⁶⁰, 辻一斎藤⁷⁰ などによって資料の 蓄積がおこなわれている.

2. 圧力測定における問題点

圧力測定というよりも、この場合には真空度測定とい った方がぴったりする.

まず使用可能と考えられる真空計としては、McLeod 真空計,隔膜真空計,Pirani 真空計,電離真空計などが 考えられる⁸. これらの真空計の使用可能範囲を考慮に 入れると,超高真空で吸着測定をおこなうときに使用し うる真空計は電離真空計に限定されてしまう.

高真空領域では、その他の真空計も使用可能である が、隔膜真空計は装置の容積を大きくするという欠点が あり、真空度に対する校正も必要で、測定可能な圧力の 下限も、あまり低くは取れないから使用例が少ない.

Pirani 真空計は容積を小さく作ることが可能で、測定 系や被測定気体に悪影響をおよぼすことも少なく吸着測 定用としてはぐあいの良い真空計であるが、校正をしば しばおこなわないと、圧力の絶対値の測定(すなわち吸 着量の定量的測定)がむずかしいのが大きな欠点である. しかし、圧力の相対的変化のみでよいような測定法を採 用する場合には 10⁻⁶ torr 程度までの使用は、それほど 困難ではない.

McLeod 真空計には,容積の増加と水銀蒸気の処理 の問題がある.吸着測定の場合には,水銀蒸気が吸着媒 に達するのを防止するための液体窒素で冷却したトラッ プが使えないので,金のガーゼなどを配管の途中に入れ て,目的を達しようとする試みがなされている⁹⁰. この ような難点があるにもかかわらず,McLeod 真空計は圧 力の絶対測定が可能であるため,高真空での測定に使用 されることがある.

電離真空計は,高真空,超高真空で,もっとも使いやす い真空計なので,前記の Hansen 以下の吸着測定も,す べて、この真空計によっておこなわれている.しかし, 圧 カとイオン電流との直線性が、圧力の高い範囲で失われ るし、圧力の低い範囲では軟X線限界のため、ふたたび 直線性が失われるという欠点がある.また、軟X線限界 を10⁻¹¹ torr の領域にまで下げた Bayard-Alpert 型電離真 空計は、三極管型のものに比べて、圧力による感度の変 動率が比較的大きいことが報告されているから¹⁰⁰、使用 前に十分注意して校正をおこなわねばならない.Pirani 真空計に比べて感度の経時変化は少ない.

電離真空計を使用するにあたって、もう一つの大きな 問題は真空計自身の気体吸収作用である¹¹⁾. その作用は イオン化した気体が集イオン電極や管壁に衝突すること によっておこる電気的なものと、電子源として存在する 高温の(しばしば白熱の)フィラメントの表面でおこる 化学的なものとの組み合せであって、Bayard-Alpert型 電離真空計では表1に示すような値となる.

容積 V(l) の容器を排気速度 S(l/sec) のポンプで排 気する場合, 圧力 p(torr) は最初の値 $p_0(torr)$ から, $p=p_0 \exp(-St/V)$ で減少するから, 圧力減少の時定数 は V/S(sec) である. したがって,容積をできるだけ小 さくして吸着量測定の感度を向上させたい場合には, 電 離真空計の気体吸収作用が相当邪魔になることが明らか である る. そのため,電離真空計を使用した吸着測定は,現在 のところ窒素,アルゴン,クリプトン,キセノンのみに ついておこなわれている.

3. 吸着量測定法とその結果

真空計に何も問題が無ければ,容量法のような静的方 法によって吸着量を測定するのが,もっとも標準的であ り,また信頼のおける結果を求めやすい.しかし,超高 真空での吸着測定には,前節で述べたような真空計の作 用があるため,かならずしも静的方法がすぐれていると はかぎらない.

現在までにおこなわれた測定においても,静的な方法 は Hobson-Armstrong³⁰ と Schram⁶⁰ によって取られた だけで,他は気体を常に流しながらおこなう動的な方法 によっている.

(1) 静的測定法

静的測定法の代表的な例は Hobson-Armstrong のもの である³⁰. その実験装置は図 1 にしめすようなもので, 到達真空度は 2×10^{-10} torr である. 吸着媒は 500 cc の パイレックスガラス製フラスコの内面(幾何学的表面積 311 cm²) で, その面は溶剤で洗うなどの処理を受けてい ない. 圧力測定は Bayard-Alpert 型電離真空計 G₁, G₂ で

である. この影響を,できるだ け小さくするためには, フィラメントの温度を低 くし,電子電流を小さく すればよい.しかし電子 電流を1mA 以下にする と,集電子電極の表面へ の,一酸化炭素の吸着が 原因となっておこると考

えられている、イオン電 流の異状増加があって、 正しい真空度の値をうる ことができなくなる¹². もっとも、この異状現象 は残留気体中に一酸化炭 素か酸素が無ければ、お こらないはずであるが、 そのような状態を作るの は非常に困難である.

さらに電離真空計は, 主として高温のフィラメ ントを持っているため に,水素¹³⁰,酸素¹⁴⁰,一 酸化炭素^{140,155}などのよう な活性な気体と反応す 表 1 Bayard-Alpert 型電離真空計の初期気体吸収速度

測 定 者	気体	最大吸収速度 (<i>l</i> •sec• ⁻¹ ma ⁻¹)	集電子電 極 電 圧 (V)	条件	測定圧力 (torr)
Varnerin, Carmichaelª'	He	1×10 ⁻⁵ 5.5×10 ⁻⁵	150	ガラス表面 ガラスに薄く金属が蒸着した面	10-*
Young ^{b)}	He N2	$ \begin{array}{r} 4 \times 10^{-5} \\ 1 \times 10^{-2} \end{array} $	145	金属蒸着膜で汚れた面 ガラス面(清浄,汚れ)	10 ⁻⁴ 2×10 ⁻⁵
Bills, Carleton ^{e)}	N ₂ O ₂	$6.5 \times 10^{-3} 5 \times 10^{-2} 1.1 1.8 \times 10^{-1}$	118	清浄な面 汚れた面 <i>"</i>	5×10^{-4} 1×10^{-4} 1.25×10^{-5} 1.25×10^{-6}
鹿又,小栗,金子, 早川 ⁴⁾	A Ne He CO N ₂ CH ₄	5×10^{-3} 6. 7 × 10 ⁻⁴ 2 × 10 ⁻⁴ 0. 54 <i>I</i> /s(10 mA) 5. 4 × 10 ⁻² 1. 5 × 10 ⁻²			
Hobson ^e	N2	2.5×10 ⁻¹ 3×10 ⁻²	255	化学的吸収 電気的吸収	10-9
Cobic, Carter, Leck ^p	He Ne A Kr Xe	$\begin{array}{c} 6.2 \times 10^{-4} \\ 7.0 \times 10^{-4} \\ 1.7 \times 10^{-3} \\ 5.2 \times 10^{-3} \\ 6.0 \times 10^{-3} \end{array}$	250		10-4~10-5

a) L. J. Varnerin Jr. and J. H. Carmichael: J. appl. Phys. 26 (1955) 782.

b) J.R. Young: J. appl. Phys. 27 (1956) 926.

c) D.G. Bills and N.P. Carleton: J. appl. Phys. 29 (1958) 692.

d) 鹿又,小栗,金子,早川:応用物理,28 (1959) 584.

e) J.P. Hobson: Vacuum, 11 (1961) 16.

f) B. Cobic, G. Carter and J. H. Leck: Brit. J. appl. Phys. 12 (1961) 288.





おこなっていて、それらの校正には McLeod 真空計を使っている.

吸着量の測定は本質的には容量法と同じである.まず 気体を導入して、バルブAで切断された容積内の圧力測 定(G_1 による)から、そこに存在する気体分子の数 n_1 を求め、次に吸着媒を冷却し、その時、空間に残ってい る分子の数 n_2 (thermal transpiration の影響を考慮に入 れる)を求め、吸着量を n_1-n_2 から得ている.窒素の吸 着測定のときの G_1 の指度は図2のようになっている.

吸着媒冷却用の寒剤を入れるディユワーは、寒剤の上 部の空間を排気できるようになっていて、その部分を減 圧にすることによって、液体酸素の温度(90.2°K)から 固体窒素の温度(63.3°K)までの任意の温度を得ている. 温度は吸着媒フラスコの中央の深さに置いた銅・コンス タンタン熱電対で測定して ±0.1°K に保たれており、 寒剤の下部に電熱線を入れて対流を作っておけば、吸着 媒フラスコの上縁と底のところとの温度差を 0.05°K に



図 2 静的方法による吸着量測 定中の圧力の変化 しておくことがで きた.

電離真空計の校 正と使用法は、こ の測定の精度をき めるので、かなり の注意が払われて いる.

校正は McLeod 真空計によって, 感度の絶対値と, 圧力による感度の 変化に注目してお こなわれている が,その際の液体 窒素で冷却したト ラップ流れの影響 は,測定精度を窒 素に対して ±10%, アルゴンに対して ±5% に低下さ せる原因となっている.

電離真空計の気体吸収作用を最少にする目的は,電子 電流を 80 µa におさえて,しかも間欠的に約 30 秒ずつ フィラメントを点火するのみで真空度を測定すること と,測定前に各電極を十分被測定気体の化学吸着で飽和 させておくこととによって満足させている.

これらの注意の結果,総合としての測定精度は約 ±10%で,数ケ月間にわたって再現性のある結果を得て いる.図2の点線は残留気体の圧力を補正したものである.

窒素とアルゴンについて得られた吸着等温線は、図3 と図4にしめすような形になって、いずれも吸着量と圧 力との関係が直線的でないことが明らかである. Hobson-Armstrong は、この結果を Dubinin-Radushkevich によ って提出された関係式で整理することを試みた.

Dubinin-Radushkevich の関係式は、 σ を吸着量、 p_0 を 測定温度における吸着質の飽和蒸気圧、Rを気体定数、 Tを絶対温度とすれば、いろいろな温度と圧力とで測定 した吸着量が

 $\ln \sigma = C - B(RT \ln p/p_0)^2$

という一つの式であらわされるというものである³³. こ こで C と B は定数であるが、C は Kaganer によって 単分子層を形成するに必要な吸着量 σ_m と





18





$C = \ln \sigma_m$

の関係にあるといわれている³⁾.

この関係式は,元来,相対圧の高い領域における吸着現 象を取り扱うために提出されたものなので,極低圧での吸 着がこの式を使って整理できるということは不思議な感



図 6 動的測定法のための装置の一例

で、他方は吸着平衡に達した後、吸着媒の温度を上昇さ せ,脱離して来た気体の量を測定する方法である.

筆者らは,後者の方法によって 77.4°K における窒素 のパイレックスガラス表面への吸着量を測定したが、同 時に吸着媒の温度上昇速度を制御してthermal desorption 法¹⁶⁾を適用し、脱離の活性化エネルギを測定することを 試みた.

thermal desorption を利用して、定量的な測定をおこ なうために大切なのは,吸着媒表面の温度の均一性と, 温度上昇速度と排気系の時定数の関係とを適当に設定す

じをあたえるが,とにか	= 2 Dubinin-Radus	hkevic	h関係式に	よる整理の結果	果	
く結果は図5のようにな	云 Z Dubinn-Radus	気体	測定温度	$\frac{B \times 10^7}{(\text{moles} \text{ cal}^{-2})}$	$\sigma_m \times 10^{-14}$	文献
って非常に良い直線とな っている.しかも表2に	パイレックスガラス管	N ₂	77.4	3.90	11	,
しめすように,窒素に対 リアは よして あっと	パイレックスガラス管 パイレックスガラス筒	N_2 N_2	77.4	3.93	2.4 6.5 6.4	3.
もな値が得られている. Schram も、Hobson-	パイレックスガラス球(フラスコ) パイレックスガラス球(フラスコ) パイレックスガラス管		77.4 77.4 77.4	3.56 6.5	5.3 45	
Armstrong の方法とは多 小異なるが	パイレックスガラス球(フラスコ) パイレックスガラス管	A He	63.3—90.2 4.2	7.20 401	0.7	
少共なるか, 静心力伝に よってニッケルとパイレ	パイレックスガラス筒 ジルコニウム蒸着膜	N ₂ A	77.4—93.5 77, 90	3.34 6.7	3.8	7.
ックスガラス表面へのク リプトンの吸着を77.4°K で測定し いずれの場合	ジルコニウム蒸着膜 ジルコニウム蒸着膜 ジルコニウム蒸着膜	Kr Xe Xe	77, 90 77 90	5.4 7.0 5.4		2, 5
にも 10 ⁻⁸ ~10 ⁻⁴ torr の範	ーパイレックスガラス平面 パイレックスガラス平面	Kr Kr	77, 87	5.6 4.3	4.7 4.5	
四 Dubinin-Radushkevichの	パイレックスガラス平面 パイレックスガラス平面	Xe Xe	77 77	5.2 4.8	4.0 2	
関係式が成立することを 認めている。	モリブデン蒸着膜(真空中 2 日放置) モリブデン蒸着膜(真空中 6 日放置)	Kr Kr	77, 87	2.2 2.6	63 50 29	5.
(2) 動的測定法 動的測定法は二種類に	モリブデン蒸着膜(具空中 12 日放直) モリブデン蒸着膜(真空中 1 日放置) モリブデン蒸着膜(真空中 15 日放置)	Xe Xe	77, 87 77	1.7 4.3	70 44	
大別することができる. その一方は,流量を一定	モリブデン蒸着膜(2日放置, № 吸着) モリブデン蒸着膜(4日放置, № 吸着)	Xe Xe Xe	77, 87 77 77	2.2 2.6 3.9	100 80 18	
に保って気体を流し込ん だ場合に、吸着による圧	 モリフテン烝有限(16日瓜直, N2 吸有) パイレックスガラス管 ハイレックスガラス管 	A	83—100 98—130	6.6	6.6	17
力の平衡値からのずれか ら吸着量を求める方法	パイレックスルラム官 パイレックスガラス管	Xe	130—158	2.9	1.9	

ることである.

これらを考慮して排気系は図6にしめすような構成に した. この図で吸着媒となるパイレックス製の容器は, 容積 40 cc, 幾何学的内表面積 66 cm² で, 15 ϕ と 20 ϕ の導管によってグリースレスコックを通じ排気されてい る. 圧力測定用の Bayard-Alpert 型電離真空計(容積 150 cc)は、副標準電離真空計*に対して窒素を使用して 校正し、感度 12.8±0.3 を得ている. 電離真空計の口 (G 点)のところで測定した窒素に対する排気速度は 0.44 l/sec であったから、真空計と吸着媒容器を含む系 の時定数は 0.5 sec 以下である. 到達真空度は窒素換算 値で 5×10⁻¹⁰ torr であった.

吸着媒容器は器壁の温度を可能なかぎり一様に保ちな がら、温度を液体窒素温度から一定速度で上昇させなけ ればならない.そのため容器の外側を数層のアルミ箔で 巻き、それをアルミ製の肉厚円筒の中に入れ、空間をト リクロルエチレンでみたして熱伝導を良くしている.ま た容器の首の部分にはヒータを巻き、約10Wの電力を 入れて、冷却時に、この部分の温度があまり低くならな いようにしている.

以上の処置によって、寒剤としての液体窒素を取り除き、容器を室温中に放置すると(内部は真空)、その温度は 0.26° K/sec の速度で上昇する. このとき容器の外部の上、中、下の三点に押しつけた熱電対(アルメル・クロメル)のしめす温度差は $\pm 0.5^{\circ}$ K 以下であった. 熱伝導の式を使って容器の内外壁間の温度差を推定すると、この温度上昇速度に対しては温度差 0.01° K 以下という値が得られている.

吸着測定は,まず金属製超高真空用バルブを調節して 真空系内の圧力を所要の値に保ち,つぎに吸着媒容器を 液体窒素で冷却し,吸着がある程度進行してから液体窒 素をはずして開始した.

図7は一度 10^{-6} torr 程度まで窒素を導入してから排 気して, 4.5×10^{-10} torr に達したときに得た thermal desorption spectrum であって, 窒素と一酸化炭素との存



* 電気試験所において、わが国の真空度標準の McLeod 真空計に対し校正した 電離真空計.

20

在をしめしている.

真空計を含めてG点(図 6)より吸着媒容器側の容積を V, G点での排気速度をSとすると,排気の方程式は

$$V \frac{dp}{dt} = -Sp + \frac{A}{K}N(t)$$

となる. ここで A は吸着媒の真表面積, Kは分子密度 を PV 値に直すための係数, N(t) は単位表面からの吸 着分子の脱離速度である. この式は一度脱離した分子の 再吸着を考慮していないが, 再吸着速度がSに対して無 視できるほど小さいか, または常に一定ならば排気の方 程式の形は変わらない.

ここで $dp/dt \ll Sp/V$ の関係が成立するならば、上式の左辺は無視できて

$$Sp = \frac{A}{K}N(t)$$

となり、圧力が吸着分子の脱離速度に比例する.

図6の装置では、この条件がみたされており、また再 吸着速度も吸着量と脱離の活性化エネルギとから推定す ると、測定に必要な範囲内では一定と考えてよいことが わかった.したがって図7における T,は、脱離速度最 大の温度をしめしていると考えてよい.

単位表面積あたりの吸着量 σ は

 $\sigma = \int N(t)dt = \frac{SK}{A} \int pdt$

として求めることができる. 図8はその具体的方法をし



図 8 動的測定法の説明図

めしたもので,吸着媒容器の冷却と thermal desorption の過程とに対応する,圧力と温度の 曲線を対比してある.曲線(a) は吸着媒容器 を液体窒素で冷却したとき,吸着によって減少 した圧力が元にもどってから (吸着量が気相の 圧力と平衡に達してから) thermal desorption を おこなわせたもので,得られた σ の値は電離真 空計のしめす圧力 p_1 に thermal transpiration の補正をした圧力 $p_1\sqrt{T_1/T_r}$ (室温 T_r ,液体 窒素温度 T_1) と,温度 T_1 とに対応するもの である.

圧力がさらに低くなってくると,吸着量が気 相の圧力と平衡に達するのに要する時間が非常 に長くなってくる. このような場合には曲線(b)のよう に平衡に達するのを待たずに thermal desorption をおこ なった. このときの吸着媒表面での吸着質分子の出入を 考えると,気相の気体分子密度 n,その温度での分子の 平均速度 v,表面に衝突した分子の吸着する確率 s,吸 着分子の平均吸着時間 τ とすれば,

$$\frac{d\sigma}{dt} = -\frac{\sigma}{\tau} + \frac{1}{4}n\bar{v}s$$

となる. もし $d\sigma/dt \ll \sigma/\tau$ の条件が成り立っていれば, 吸着量はつねに気相の圧力と平衡になっていると考えて よい. 筆者らの測定条件では, この関係が十分成立して いると考えられるので,曲線(b)によって得られる吸着 量は,曲線が p_1 の線を横切る点の温度 T_1^* と, 圧力 $p_1 V T_1^*/T_r$ とに対応する平衡値であるとみなすことが できる.

このようにして求めた吸着量と圧力,温度との関係を Dubinin-Radushkevich の関係式によって整理すると図9 のようになり(曲線(a)より得た値は \oplus 印,(b)より得







図 10 窒素のパイレッククスガラス表面からの脱離の活性 化エネルギ

た値は×印), 吸着量が 1×10^{10} molec./cm² に達するまで, 直線関係をたもっていることが明らかとなった. 点線は Hobson-Armstrong の結果である.

一方吸着分子の脱離速度が、 *v* を速度係数, *E*_a を脱 離の活性化エネルギとして

$$N(t) = -\frac{d\sigma}{dt} = \sigma \nu \exp\left(-\frac{E_d}{RT}\right)$$

にしたがうなうば、 T_p の値から E_a を

$$E_{c} = RT_{p} \left(\ln \frac{\nu T_{p}}{b} + \ln \frac{1}{\ln \frac{\nu T_{p}}{b}} \right), \quad b = \left(\frac{dT}{dt} \right)_{T = T_{p}}$$

として求めることができる. $\nu = 10^{13} \sec^{-1}$ と仮定して T_{μ} の値より E_{a} を求めると図 10 のようになる. 図8の曲線(a)からの結果と(b)からの結果は,吸着量 1×10¹² molec./cm² の付近で一部重ってなめらかにつながっている. 点線は Hobson-Armstrong が吸着等温線に Clapeyron-Clausius の式を適用して得た等量吸着熱の値である.

このように窒素のパイレックスガラス表面への吸着の 結果は、動的測定によるものと静的測定によるものとが よく一致している.

Endow-Pasternak の方法は,吸着媒の温度上昇速度を 制御しない方法(flash 法)であって,77°K と 87°K にお けるクリプトンとキセノンのパイレックスガラス表面と モリブデン蒸着膜への吸着を測定している.その結果は 表2にしめすが,Dubinin-Radushkevichの関係式の成立 をみとめている.

Hansen はジルコニウム蒸着膜へのアルゴン,クリプ トン,キセノンの吸着を 77.3°K と 90°K で測定し,10⁻¹⁰ ~10⁻³ torr の範囲の低圧側で吸着等温線は Freundlich 吸着等温式にしたがうとしている.しかし圧力と吸着 量の測定結果は厳密には Freundlich 式にしたがって いないように見える.その結果を Endow-Pasternak が Dubinin-Radushkevich の関係式に引き直した結果を表 2 にしめした.

Baker-Fox の測定は, キセノンとクリプトンのニッケ ル蒸着膜とパイレッスガラス表面への吸着に関するもの で, 温度範囲は 77.6°K から 90.3°K と広く, 圧力範囲 は 10⁻⁹ torr から 10⁻⁴ torr にわたっている. しかし 焦点が比較的圧力の高い領域にしぼられていて, 超 高真空領域での結果は重視されていない. ただ Freundlich 式にしたがうことを認めているのみであ る.

Haul-Gottwald は¹⁷⁰, 超高真空においてではない が,管の内壁を吸着媒とし,そこを流れる流れの非定 常状態の測定から吸着等温線を求めている. 吸着 媒はパイレックスガラス表面,吸着質はアルゴン,ク リプトン,キセノンで,温度範囲はおのおの 83.3°~ 100°K, 97.9°~129.7°K, 130.4°~157.9°K である

112 19巻・4号 (1967.4)

が, 圧力は 10⁻⁴~10⁻² torr とかなり高いところである(温 度が高いから相対圧としては相当低い). このような範囲 においても Dubinin-Radushkevich の関係式が成立する.

4. 今後の問題

第1節でのべたように、極低圧における物理吸着の研 究は、まだ実験結果の蓄積をおこなっている段階と考え た方がよいようである.

実験方法にも真空計の選定法,電離真空計の使用法を はじめとして,真空技術的に未解決の問題が残っている. また圧力範囲が低くなればなるほど,真空計をはじめ, 真空系内での吸着現象の測定結果におよぼす影響が大き くなるので,それに対する対策を立てなければ測定精度 の向上は望めない.

圧力に対する thermal transpiration の補正も,やっか いな問題の一つである. Edmons-Hobson¹⁸によれば分子 条件のなりたつ範囲の圧力においても,管の場合には気 体分子運動論的に導き出された補正法だけでは現実と合 わないという実験結果が提出されているので,その補正 法の確立も将来に残された問題である.

極低圧における吸着量が Henry の法則にしたがわず Dubinin-Radushkevich の関係式にしたがう理由も不明で ある. これは表面不均一性の影響のあらわれであると解 釈することもできるが、Endow-Pasternak⁵⁰ は、キセノ ンの吸着におけるBの値が、長時間真空中で放置して安 定になったモリブデン蒸着膜とパイレックスガラスとジ ルコニウム蒸着膜とに対してあまり違わぬこと、および アルゴンについてもBの値がパイレックスガラス、ジル コニウム蒸着膜、マイカ、黒鉛、ダイアモンドについて 変わらないという資料³⁰ があることから、表面不均一性 による説明を疑問視している.

吸着媒の温度測定も多くの問題を含んでいる.測定結 果から物理的意味を引き出そうとすると,吸着媒として 単結晶のように表面状態のなるべく良くわかった物質を 使いたくなる.しかし極低圧においては,試料の一面が寒 剤または冷却された面に十分よく接触していないと温度 の降下が極端にゆっくりとなるので、単結晶を空間につ るした状態で吸着量を測定することは相当困難である.

このように将来に残された問題はたくさんあるが、と にかく超高真空での物理吸着において、Henryの法則が 成立しないというのは大きな発見であったし、測定法の 改良によって 10⁸ molec./cm² 以下の吸着量にいたるまで の測定が、精度良くおこなわれるのも、それほどさきの ことではないと期待している.

おわりに,筆者らのおこなった測定に際してご援助い ただいた,富永教授はじめ,日本真空技術株式会社林主 税博士,電気試験所中山勝矢氏に感謝する.

(1967年2月4日受理)

文 南

- 1) 辻 泰: 生産研究 14 (1962) 368.
- 2) N. Hansen: Vakuum-Technik 11 (1962) 70.
- J. P. Hobson and R. A. Armstrong: J. phys. Chem. 67 (1963) 2000.
- B.G. Baker and P.G. Fox: Trans. Farad. Soc. 61 (1965) 2001.
- N. Endow and R. A. Pasternak: J. Vac. Sci. Tech. 3 (1966) 196.
- 6) A. Schram: 私信
- 7) 辻 泰, 斎藤恒成: 生産研究 19 (1967) 51.
- 石井 博,中山勝矢:真空度測定,(日刊工業新聞社, 1964).
- L. A. Wooten and J. R. C. Brown: J. Amer. Chem. Soc. 65 (1943) 113.
- 10) 文献 (8) p. 67.
- 林主税,小宮宗治:超高真空,(日刊工業新聞社, 1964)
 p. 20.
- 12) 文献 (11) p. 42.
- 13) T. W. Hickmott: J. appl. Phys. 31 (1960) 128.
 G. E. Moore and F. C. Unterwald: J. chem. Phys. 40 (1964) 2626.
 L. A. Petermann and F. A. Baker: Brit. J. appl. Phys. 16 (1965) 487.
- 14) R.E. Schlier: J. appl. Phys. 29 (1958) 1162.
- 15) P.A. Redhead: Trans. Farad. Soc. 57 (1961) 641.
- 16) P.A. Redhead: Vacuum 12 (1962) 203.
- 17) R. Haul and B.A. Gottwald: Surface Science 4 (1966) 334.
- 18) T. Edmonds and J. P. Hobson: J. Vac. Sci. Tech. 2 (1965) 182.

ページ	段	行	種 別	正	誤
17			写真 8	(b) ヨコ方向格子によるモワレ縞	(b)ヨコ方向格子によるモヲレ縞
24	左	29	式 (2)	$\omega_{y} = \sqrt{\frac{1}{\left(\frac{a^{2}I}{EI} + \frac{a^{3}}{3EI_{1}}\right)}{W_{1}/g}}$	$\omega_{y} = \sqrt{\frac{1}{\left(\frac{a^{2}l}{EI} + \frac{a^{3}}{3EI}\right)}{W_{1}/g}}$
"	左	35	式 (3)	$\omega_{x} = \sqrt{\frac{3 EI/l^{3}}{(W + W'_{1})/g + 33wl/140g}}$	$\omega_x \sqrt{\frac{33EI/l^3}{W+W'_1/g+33wl/140g}}$
"	右	13	式 (5)	$\omega_{x} = \sqrt{\frac{24EI'/l^{3}}{(W+W'_{1})/g + 13wl/35g}}$	$\omega_x \sqrt{\frac{24EI'/l^3}{(W+W_1)/g+13wl/35g}}$
:25	右	下14		一端	一部
27	左	6	式 (1)	$\left\{\left(\frac{P}{Pa}\right)^{2/n}-\left(\frac{P}{Pa}\right)^{\frac{n+1}{n}}\right\}^{1/2}$	$\left\{\left(\frac{Pa}{P}\right)^{2/n}-\left(\frac{P}{Pa}\right)^{\frac{n+1}{n}}\right\}^{1/2}$
.31			英文題名	Continuous	Continuousl
"	右	.	図 3	SBC の極性を逆にする	
34	右	1	参考文献1)	Eng. Chem.	End. chem.
					1

正誤表(3月号)